

EDITORIAL

A Revista Tecnológica da Fatec de Americana tem a satisfação de anunciar o lançamento de sua nova edição.

Retomamos nossa missão de compartilhar o conhecimento científico nas áreas de atuação da FATEC de Americana "Ministro Ralph Biasi".

Assumimos o compromisso com a qualidade e relevância de nossos conteúdos com o intuito de posicionar a Revista como uma referência em pesquisa e inovação.

Sentimo-nos honrados em desempenhar um papel ativo na disseminação da ciência e tecnologia, reafirmando nosso compromisso em ser uma plataforma gratuita, acessível e acolhedora para todas as vozes da comunidade científica.

Queremos que estudantes, professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores e todas as pessoas que buscam o conhecimento se encantem com os avanços mais recentes, e que as reflexões aqui compartilhadas contribuam para a melhoria e o enriquecimento da vida.

Acreditamos que a ciência e a tecnologia têm o papel essencial de construir pontes que conectam o presente a um futuro mais justo e sustentável.

É nosso dever eliminar as barreiras que dificultam a criação, a descoberta e o uso do conhecimento, apoiando um avanço equitativo na aprendizagem e na inovação, para o bem-estar da humanidade, dos seres não humanos e do planeta.

Convidamos toda a comunidade científica para esta jornada de celebração do saber, onde cada trabalho publicado é uma janela para novas possibilidades, e cada descoberta traz a promessa de um futuro mais brilhante.

Com esperança e determinação apresentamos esta edição.

Que o conhecimento nos guie e inspire.

Bem-vindos à Revista Tecnológica da Fatec de Americana.

João Emmanuel D Alkmin Neves

Editor Científico